

## キラル磁性・マルチフェロイックス研究会

日時： 平成20年11月1日（土）13時以降-16時30分まで

場所： 東京国際交流館 会議室3（4F）

目的： キラル磁性体およびマルチフェロイックス材料の放射光利用研究の現状と今後の研究展開戦略に関する議論を行う。

### プログラム

井上克也 「キラル磁性体の物質開発の現状」

大隅寛幸 「キラル磁性体およびマルチフェロイックス材料の放射光利用研究の現状」

高阪勇輔 「共鳴円偏光X線回折法におけるCsCuCl<sub>3</sub>の結晶学的カイラリティの決定」

鈴木孝至 「応力場交差相関を有する新規マルチフェロイックス系の開拓」

鈴木基寛 「BL39XUにおけるXMCD装置の現状」

参加者 「全体討論（今後の研究展開戦略）」